

先端研究施設共用促進事業 フォトンファクトリーの産業利用促進 利用報告書

課題番号: 2012I003
研究責任者: 辻 良太郎、株式会社カネカ R&D 企画部 カネカ基盤技術協働研究所
利用施設: 高エネルギー加速器研究機構 放射光科学研究施設 BL-9A, 9C
利用期間: 2012年4月~2013年3月

高効率太陽電池を目指した CZTS 薄膜の解析と制御 Analysis and structural control of Cu₂ZnSnS₄ thin films for high-efficiency solar cells

辻 良太郎¹、外山 利彦² Ryotaro Tsuji¹, Toshihiko Toyama²

¹株式会社カネカ、²大阪大学 ¹Kaneka Corporation, ²Osaka University

<u>アブストラクト</u>:

高効率薄膜太陽電池材料として期待されている Cu₂ZnSnS₄ (CZTS)に関して、変換効率向上に向けて 問題となるバンドギャップ (E_g) 変動ならびに膜中異相形成に関し、XAFS 測定・解析を行った。S-K 端 XANES 測定より、今回用いた作製法であれば CZTS 中には ZnS 相などの副次異相の形成は見られ なかった。Zn-K 端低温 EXAFS 測定で得られた動径構造関数から、作製した CZTS は全てケステライ ト構造を有することが示された。さらにプロセス温度に応じて構造乱れが低減し、結晶性が向上する ことが示唆され、これが E_g 変動の要因である可能性が高い。これらの知見を基に太陽電池作製を行 い変換効率の向上を達成した (6.9%)。

Abstract:

 Cu_2ZnSnS_4 (CZTS), which is a promising material for high-efficiency thin-film solar cells, was studied using XAFS analyses with an address on the bandgap shift as well as the phase separation. XANES spectra around sulfur K-edge indicated that any secondary phases such as ZnS phase were not detected. Radial distribution functions obtained from low-temperature EXAFS spectra around zinc K-edge revealed that CZTS thin films fabricated basically consisted of a kesterite structure, and structural disorders tended to decrease with an increase in the process temperature, which is most relevant for the bandgap shift. On the basis of observations described above, the conversion efficiency of CZTS thin-film solar cell was improved to 6.9%.

<u>キーワード:</u> CZTS、太陽電池、ケステライト、スパッタリング、XAFS

1. はじめに:近年環境保護・資源保護の観点 から再生可能エネルギーの有効利用が望まれて おり、特に東北大震災以降は喫緊の課題として 重要視されている。中でも太陽光発電は設置場 所の制限が少ないことから原子力発電代替の有 力候補として盛んに研究開発・事業化が進めら れている。しかし現状の太陽電池はコストが高 く、更なる高効率化と低コスト化が必須である。 Cu₂ZnSnS₄(CZTS)は、資源豊富で環境調和性の 高い元素で構成され、直接遷移型で太陽光スペ クトル対し好適なバンドギャップ(E_o)を有す ることから、高効率低コスト薄膜太陽電池材料 として期待されている [1]。我々は、作製プロセ スの簡略化および大面積化への対応を考慮し、 薄膜作製法として単一の CZTS 焼結ターゲット を用いるスパッタリング法で得た CZTS 膜に硫 化アニールを施す方法を採用した。本方法では スパッタ製膜直後の CZTS 膜と硫化アニール後 の CZTS 膜の E_g において 0.3 eV の違いが見られ た。光吸収層の E_g は、太陽電池性能に直結する ことから[2]、 E_g 制御のための鍵となる構造的要 因を探るべく、XAFS 解析を行った。

<u>2.実験</u>: CZTS膜は、RFマグネトロンスパッ タリング法により、ソーダライムガラス基板上 に製膜した。製膜後、チューブ炉を用い、アニ ール温度 (T_{ann}) 250,400,550 °C、 T_{ann} 保持時間3 時間、H₂S (5%) /N₂ (95%) 混合ガス雰囲気中 で硫化アニール処理を施した。CZTS単結晶は、 融液成長法により得られた。XAFS測定は、高エ ネルギー加速器研究機構放射光科学研究施設に おいてXAFS測定 (Zn-K端およびS-K端)を実施 した。Zn-K端測定は、透過法でBL-9Cで行った。 太陽電池と同様のMo電極付ソーダライムガラ ス基板上に製膜したCZTS膜を基板から削り落 とし、BN粉末と混合後、圧縮して、ペレット化 した。クライオスタット中で冷却し、測定温度 30~50 Kで測定を行った。S-K端測定は、BL-9A で行った。基板から削り落としたCZTS粉末を導 電性粘着テープ上に塗り、転換電子収量法と蛍 光収量法で測定した。XAFSスペクトル解析は、 FEFF/ IFEFFITソフトウェアパッケージを用い て行った [3]。

3. 結果および考察: 異なる T_{ann} でアニール した CZTS 膜の光吸収スペクトルおよび $(\alpha hv)^2 - hv$ プロット[4]から得た E_g を図1に示す。 T_{ann} の増加にともない、 E_g は最大 0.3 eV 増加する。

アニール前および低温でアニールした CZTS 膜の E_{g} は通常報告されている値(1.4~1.5 eV)



図 1 異なる T_{ann} でアニールした CZTS 膜の光吸収スペクトル(上)および E_g (下). E_g は、スペクトルの肩近傍(上図中着色領域)で(α hv)²-hvプロットを行い算出した。

に比べて $0.2 \sim 0.3 \text{ eV}$ 小さい。このような小さな E_g は、他の作製法でもプロセス温度の低い CZTS 膜で報告例があるが[1,5–7]、その構造要因は明 らかとなっていない。

CZTS における E_g 変動の要因として考えられる構造変化は次の3つである。

- 1) 組成変化
- 2) 副次異相形成
- 3) 結晶構造変化

Todorov らは、膜中 Zn 比が増加すると E_g が増加する傾向にあると報告している[8]。EDX 分析により得られた CZTS 膜の膜中組成を表 1 に示す。 $T_{ann} \leq 400 \,^{\circ}$ C の範囲では、組成変化はほとんど生じていないが、 E_g の増加は $T_{ann} = 400 \,^{\circ}$ C で既に観測されている。また、Todorov らの結果では、光学吸収端だけでなく、バンド間遷移領域である $hv > 1.8 \, eV$ の高エネルギー領域においてもスペクトル変動があるが、本試料では asdeposited 膜以外の変動は少ない。

表1 CZTS 膜中元素濃度

T _{ann}	Cu	Zn	Sn	S
	(at%)	(at%)	(at%)	(at%)
as-deposited	25.7	15.3	10.8	48.2
250 °C	26.1	15.1	11.1	47.7
400 °C	25.6	15.7	11.0	47.7
550 °C	24.4	17.4	10.5	47.7

次に、CZTS では作製中に2元または3元硫化 物への相分離を容易に起こすことが報告されて いるが[9]、その精確な把握は困難であった。特 に ZnS 相は XRD 分析において主回折ピークが CZTS と重なること、ラマン散乱分光法において 通常用いられる緑色レーザー光に対し透明であ るために散乱強度が弱いことから、断面像での 組成分析[10]など局所的な分析手法以外での検 出が困難であった。これに対し、Just らが、CZTS ではアニオン (S) に対してカチオン (Cu、Zn、 Sn)が等距離にあり、かつ相互作用が強いこと から、S-K端の XANES スペクトル分析より全て の異相検出が可能であること、特に ZnS 相につ いては、3 atom%以上含有されていれば、スペク トル分離により検出可能であることを報告した [11]

そこで我々はS-K端XANES測定を実施した。 図2に蛍光収量法測定の結果を示す。



図 2 (上) CZTS 単結晶粉末および市販 ZnS, Cu₂S, Cu₅, SnS₂, SnS 結晶粉末の S-K 端 XANES スペクトル.(下) 異なる *T*_{ann} でアニールした CZTS 膜の S-K 端 XANES スペクトル.

図 2 (下)の CZTS 膜試料のスペクトルで見ら れる 2469 eVのピークおよび 2471~2476 eV に おける 3 つのピークは、図 2 (上)に示す単結晶 CZTS や Just らの報告中のスペクトル形状と一 致する。ただし T_{ann} の増加にともないピーク形 状がより明瞭になる傾向にあり、結晶性の向上 が示唆される。一方、標準試料として測定を行 った ZnS, CuS, Cu₂S, SnS, SnS₂ (図 2)の XANES スペクトルとは、全く形状が異なり、これらの スペクトルと CZTS スペクトルとの合成形状と も合致しないため、ZnS 相等の副次異相の混入 は見られないと結論付けた。



図3 ケステライト構造(左)とスタンナイト構造(右)

異相の存在以外に、CZTS 結晶においてはケス テライト構造とスタンナイト構造の混在につい て議論がなされている[12]。図3に示すように両 者の結晶構造は Cu と Zn が一部置換した関係に ある。第一原理計算の結果によると[13]、CZTS において最も安定な構造は、ケステライト構造 であるが、スタンナイト構造もケステライトに 次ぐ安定構造であり、1 原子当たりのエネルギー 差は、わずか数 meV しかない。さらに Cu と Zn はイオン半径が近いため、容易に入れ替わり易 い、すなわちスタンナイト構造に転移し易いた め、両者は混在し得ると報告されている。また、 第一原理計算により、スタンナイト構造のE。は、 ケステライト構造の E_eより 0.2~0.3 eV 程小さ いと見積もられている[13]。実験的には、XRD では原理的に判別困難であり、中性子散乱から 混在が示唆されている[12]。

Just らは、FEFF6 を用いた第一原理計算から、 ケステライト構造とスタンナイト構造の Zn-K 端の動径構造関数 (RSF) において距離 R が 7.7 Å および 9.4 Å の領域に違いが生じるとの報告 をしている[14]。そこで FEFF8 を用いて同様の 計算を行った。図 4 に計算結果を示す。まず k 空間における EXAFS 振動を比較すると k=6.8, 7.4, 9.7 Å⁻¹付近にてケステライトとスタンナイ トの違いが顕著であることがわかる。また R 空 間においてJustらの報告同様に5.3 Å, 7.7 Åおよ び 9.4 Å の領域でスペクトル形状が異なること が明らかとなった。

5.3 Å 近傍の領域のスペクトル形状の差は、虚 部スペクトルに示されるように散乱経路の違い による位相変化に起因する。図5に5.3 Å 近傍の ケステライト構造およびスタンナイト構造の虚 部スペクトルを示す。同領域では、ケステライ ト構造では、Zn-Cu間、スタンナイト構造では、 Zn-Sn 間で電子波干渉が生じ、両者に共通する Zn-Zn 間での干渉信号に対して、位相が同相(ケ ステライト)と逆相(スタンナイト)となり、

最終的なスペクトル形状の違いとなって現れる。



図 4 ケステライト構造(実線)およびスタンナイト構 造(点線)の Zn-K 端 k 空間 EXAFS 振動(上)および RSF(絶対値:中、虚部:下)(FEFF8 計算結果、位相シ フト補正あり)



図 5 5.3 Å 近傍の Zn-K 端 RSF (FEFF8 計算結果) (ケ ステライト構造:上、スタンナイト構造:下) (位相シ フト補正あり)

次に CZTS 膜および単結晶 CZTS に関する Zn-K 端近傍の EXAFS スペクトル (図 6) およ び RSF (図 7) の実験結果を示す。すべての試 料において、図 6 に示すようにケステライトに 特徴的な振動構造が見られる。また RSF におい ても 5.3 Å のピークが 400 °C, 550 °C の試料で明 瞭にみられ、7.7 Å の領域では全試料において理 論計算のケステライトによる位相を示した。さ らに図 8 に 550 °C アニール後の試料の RSF と図 4 のケステライト構造の FEFF8 計算結果を示す。 以上の結果から今回作製した試料は全て基本的 にケステライト構造を有することが示唆された。 したがって、前述した 3 つの要因以外の構造変 化によって E_{e} の増加が生じていることとなる。

 T_{ann} の増加により S-K XANES および Zn-K RSF 形状が明瞭になり、単結晶 CZTS とより合 致することから、 E_g の増加要因として膜の結晶 性が考えられる。そこで結晶性を定量的に評価 するため、第一近接のピークのみを Artemis から フィッティングして Debye-Waller 値を算出した。 表 2 にフィッティング結果をまとめて示す。 Debye-Waller 値は、400[°]C以上のアニールを施す ことにより減少し、550[°]Cアニール試料では、単 結晶 CZTS の値とほぼ一致することから、少な くとも第一近接である Zn-S 原子間距離のバラツ キが減少し、結晶性が向上していることが明ら かとなった。これら値は図 1 の E_g 増加傾向と相 関を有しており、近接する数原子間内での構造 乱れの低減による結晶性の改善が、 E_g 増加の要 因である可能性が高いと思われる。



図 6 異なる *T*_{ann} でアニールした CZTS 膜および単結晶 CZTS の Zn-K 端近傍の EXAFS スペクトル (エネルギー 領域:上、k 空間:下)



図 7 異なる *T*_{ann}でアニールした CZTS 膜および単結晶 CZTS の Zn-K 端近傍の RSF(位相シフト補正あり).



図 8 Zn-K 端 RSF(位相シフト補正あり):実験結果(T_{ann} = 550 °C)(点線)および FEFF8 計算結果(ケステライト構造)(実線). FEFF8 計算で得られた 256 path のスペクトルを実験結果へ Artemis によりフィッティングを行った。

表 2 Zn-K端 RSF 第一ピークへのフィッティングから求 めた Debye-Waller 値

T _{ann}	Debye-Waller factor ($Å^2$)
as-deposited	0.0048 ± 0.0004
250 °C	0.0049 ± 0.0003
400 °C	0.0040 ± 0.0002
550 °C	0.0037 ± 0.0002
Single crystal	0.0038 ± 0.0006

4. まとめ: CZTS に関して、変換効率向上に

向けて問題となる E_g 変動ならび膜中異相形成に 関し、XAFS 測定・解析を行った。S-K 端測定よ り、CZTS 中の副次異相は形成されないことが明 らかとなった。Zn-K 端低温測定で得られた RSF から、作製した CZTS は、原則としてケステラ イト構造を有すること、プロセス温度に応じて 構造乱れが低減し、結晶性が向上することが示 され、結晶性の向上が、 E_g 変動の主たる要因で あると示唆された。

本研究の目的である E_g 変動の要因に関して、 当初最も疑わしいと予測したケステライト構造 とスタンナイト構造の構造転移とは異なる結論 となったが、要因の特定を少なくとも定性的に は得ることができた。CZTS の E_g 変動に関する 実験的な証拠はこれまで報告されておらず、ま たこれまで考えられていた要因とも異なったこ とから、CZTS 太陽電池の産業化に向けてその意 義は大きい。

加えて、S-K 端測定では、上述の結果以外に も多くの知見を得た。詳細は省略するがZn濃度 の異なる多くのCZTSの測定を行った結果、今 回用いた作製法であれば、Zn濃度にかかわらず CZTS中の副次異相はほとんど形成されないこ とが明らかとなった。ただしCZTS膜厚が薄い 場合あるいは長時間空気中に放置した場合には、 CuSO4 などの硫酸塩相に起因していると推察さ れるスペクトルが観測された。また、この硫酸 塩相由来成分は水浴で除去可能であるとの知見 も得た。これらの情報は作製プロセスの最適化 に有用であった。

本研究の今年度の目標として変換効率 10% 達 成を目指し、そのうち先端研究施設共用促進事 業の成果の寄与を 5%程度と設定していた。 XAFS 測定で明らかとなった結晶性の改善にと もなう E_g 増加の効果により、開放電圧が 248 mV (変換効率 1.4%)から 519 mV (変換効率 3.4%) に倍増した。さらに、作製プロセスの最適化を 図り、主に短絡電流を増加させた結果、変換効 率は 6.9% を達成した。この時、開放電圧も、654 mV まで増加した。この 6.9%の太陽電池に使用 したものと同一作製条件の CZTS 膜についても XAFS 解析を行い、高い結晶性を維持している ことを確認した。本事業の寄与を定量化するこ とは困難であるが、Eg 増加の効果は主に開放電 圧に現れることを考慮し、変換効率の増加率4.9 倍(6.9%/1.4%)に対して開放電圧の増加率2.6 倍(654 mV / 248 mV) であるから、目標の半分 程度の寄与はあったのではないかと考えられる。 特に異相を生じることなくケステライト構造の CZTS 薄膜を形成する技術としての有用性を示 すことができた点で、非常に有意義であったも

のと考える。

参考文献

[1] H. Katagiri and K. Jimbo, Proc. 37th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2011, 003516.

[2] W. Shockley and H. J. Queisser, J. Appl. Phys. **32** (1961) 510.

[3] B. Ravel and M. Newville, J. Synchrotron Rad. **12** (2005) 537.

[4] J. I. Pankove, Optical Processes in Semiconductors, Dover, New York, 1975, p. 34.

[5] K. Ito and T. Nakazawa, Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1988) 2094.

[6] K. Moriya, K. Tanaka, and H. Uchiki, Jpn. J. Appl. Phys. **46** (2007) 5780.

[7] Y. B. Kishore Kumar, G. Suresh Babu, P. Uday Bhaskar, and V. Sundara Raja, Sol. Energy Mater. Sol. Cells **93** (2009) 1230.

[8] T. Todorov, M. Kita, J. Carda, and P. Escribano, Thin Solid Films **517** (2009) 2541.

[9] A. Nagoya, R. Asahi, R. Wahl, and G. Kresse, Phys. Rev. B **81** (2010) 113202.

[10] T. Katou, H. Hiroi, N. Sakai, S. Muraoka, and H. Sugimoto: Proc. 27th European PV Solar Energy Conference & Exhibition, 2012, 3CO.4.2.

[11] J. Just, D. Lützenkirchen-Hecht, R. Frahm, S. Schorr, and T. Unold, Appl. Phys. Lett. **99** (2011) 262105.

[12] S. Schorr, Thin Solid Films 515 (2007) 5985.

[13] S. Chen, X. G. Gong, A. Walsh, and S.-H. Wei, Appl. Phys. Lett. **94** (2009) 041903.

[14] J. Just, D. Lützenkirchen-Hecht, T. Unold,

S. Schorr, H.-W. Schock, and R. Frahm, DESY ANNUAL REPORT (2010).

<u>成果発表状況</u>:

学会・論文発表

- 小西崇文、妹尾佑一、岡本博明、口山崇、辻 良太郎、外山利彦、山本憲治、寺井健悟、中 島悠斗、堤保雄、Cu₂ZnSnS₄薄膜における光 学吸収端のブルーシフト II、第 73 回応用物 理学会学術講演会(2012)13a-H8-7.
- (2) 外山利彦、辻良太郎、高効率太陽電池を目指 した Cu₂ZnSnS₄薄膜の XAFS 解析と制御、物 構研サイエンスフェスタ(第 30 回 PF シンポ ジウム)(2013).
- (3) 外山利彦、辻良太郎、高効率太陽電池を目指した Cu₂ZnSnS₄ 薄膜の XAFS 解析と制御、つくば先端機器共用施設連携ワークショップ2013 (2013).
- (4)外山利彦、口山崇、辻良太郎、山本憲治、小 西崇文、岡本博明、寺井健悟、中島悠斗、堤 保雄、Sn 蒸気輸送を施した Cu₂ZnSnS₄ 薄膜 における固相再成長、第 60 回応用物理学会

春季学術講演会(2013)27a-G5-6.

- (5)外山利彦、口山崇、辻良太郎、山本憲治、小 西崇文、岡本博明、寺井健悟、中島悠斗、堤 保雄、前西隆一郎、新晶子、弓達新治、白方 祥、Cu₂ZnSnS₄薄膜における光学吸収端のブ ルーシフト III、第 60 回応用物理学会春季学 術講演会(2013) 27p-G5-3.
- (6) Toshihiko Toyama, Takafumi Konishi, Yuichi Seo, Ryotaro Tsuji, Kengo Terai, Yuto Nakashima, Hiroaki Okamoto and Yasuo Tsutsumi, Grain Growth in Cu_2ZnSnS_4 Thin Films Using Sn Vapor Transport for Photovoltaic Applications, Applied Physics Express **6** (2013) 075503.
- (7) Toshihiko Toyama, Takafumi Konishi, Yuichi Seo, Ryotaro Tsuji, Kengo Terai, Yuto Nakashima, Ryuichiro Menishi, Shoko Arata, Shinji Yudate, Hiroaki Okamoto, Yasuo Tsutsumi, and Sho Shirakata, Bandgap shift in Cu₂ZnSnS₄ fabricated at a low temperature (投稿予定).

特許 なし

新聞・雑誌発表 なし.